同位体希釈法による貴金属合金の高精度高確度主成分分析

上本道久*

Precise and accurate analyses of major components in precious metal alloy using the isotope dilution method

Michihisa UEMOTO

Abstract The isotope dilution mass spectrometric method is generally accepted as a primary method of measurement (a primary ratio measurement) with high accuracy. This method has been developed with the double focusing sector field inductively coupled plasma mass spectrometer, which is capable of making high precise isotope ratio measurements. Major components of silver and copper in a precious metal alloy, one of the precious brazing filler metals for vacuum services, have been determined. In spite of the demerit of excess dilution procedures, the analytical results (Ag; 72.28 ± 0.07 %, Cu; 27.77 ± 0.01 %) coincide well with those obtained from the primary gravimetric methods on precision and accuracy, and satisfy requests from material industries that they must have four significant figures.

Keywords Isotope dilution, ICP-MS, Double focusing sector field, Precious metal alloy, High precision

1.はじめに

貴金属材料は,装飾品などの民生用のみならず,電子用, 化学工業用や医療用などの広範な産業用合金材料として 使用されている。多品種化や高純度化に伴って主要成分に ついてのより厳密な品質管理が必要となっており,高価な ことも相まって,有効数字4桁程度の分析値が日常的に要 求されるものの,その高精度定量分析は一部の元素を除い て充分とは言えない。

現在,乾式重量法(灰吹法)や湿式重量法,滴定法などの,一次標準測定法と呼ばれる高精度絶対分析法が主に用いられているが,乾式重量法は,鉛などの環境汚染が心配であり,かつ熟練技法の技術伝承の問題がある。また湿式 重量法は,白金族元素については難溶性錯塩として固液分離を行うが錯塩の溶解度が充分に低くはなく,高精度定量のためには固液双方の定量という煩雑な操作が避けられない。例えばJIS法によれば,白金についてはヘキサクロロ白金(IV)酸ジアンモニウムとして,パラジウムではよく知られたジメチルグリオキシムパラジウムとして沈殿させるが,ろ液についての定量による補正等を必要とする。そもそも多くの難溶性無機化合物の水溶液中の溶解度は,数十年前あるいはそれ以前の測定以来原子スペクトルなどの今日的手法によってリファインされていないため,錯 塩による沈殿分離法の定量性を厳密に論じるための基礎 データ自体が充分ではない。容量法として有力なキレー ト滴定法も,白金(白金族元素も同様)については化学 量論性に難点があることがわかっている。また,電量分 析法も適用は容易ではない。

そこで,残るもう一つの一次標準測定法(厳密には一次比率方法と呼ばれる)である,同位体希釈分析法について考えてみる。本法は,高感度分析機器である質量分析計を用いて,スパイク混合による同位体比の変動を計測するため,通常は微量及び極微量成分の定量に限定される。また通常の定量分析では使用しない,米国立オークリッジ研究所などより供給されている濃縮同位体(スパイク)や,米国立標準研究所で市販の認証標準物質(NIST SRM)としての同位体標準を調達する必要もあり,決して簡便な分析法とは言えないものの,究極の'内標準'法としてその確度への信頼は高い。

一方,装置の進歩も本分析法には追い風となりつつあ る。金属元素の同位体希釈分析は,以前は表面電離型質 量分析計(TIMS)を用いて行なわれてきた。この方法では 試料溶液の溶解・スパイク混合・共存主成分分離の後, フィラメントに塗布して乾燥させる前処理を経て,質量 分析計の試料室に装着するという煩雑な操作が必要であ った。ところが ICP 質量分析装置(ICP-MS)の登場により, 溶液試料の直接噴霧導入が可能となって分析操作が著し

* 材料技術グループ

く簡略化された。

二重収束型高分解能 ICP-MS を用いた,同位体希釈法 による貴金属合金中の主成分の高精度高確度分析¹⁻⁵⁾ についての最新の成果を報告する。

2. 実験方法

2.1 二重収束型高分解能 ICP 質量分析装置

ICP-MS を用いた同位体希釈分析の精度は,主に同位体 比の測定精度に支配され,その測定精度は,四重極型で0.1 ~0.5%,二重収束型で0.05~0.2%,マルチコレクターを有 する磁場セクタ型で0.005~0.02%とされている。1997年に 配備された当研究室の ICP-MS は,磁場及び電場セクタを 有する二重収束型高分解能型装置(Finnigan MAT 社製 ELEMENT)で,図1⁶⁾に示すように,磁場セクタをイオン 源に近いほうに配置する,逆Nier-Johnson型配置である。 シングルコレクターであるため測定精度はマルチコレクタ ーには及ばないが,加速電圧と電場電圧の変化による高速 の質量走査(「電場スキャン」と呼ばれている)が特長であ る。本装置を用いて相対標準偏差0.1%未満の精度で同位体 比を測定できれば,最終的な定量値の繰返し精度を有効数 字4桁程度に高められる可能性があると考えて,まずは同 位体比測定精度を追究した。





2.2 同位体比測定精度の追究

同位体比測定の精度を決定する操作上の条件については, プラズマのゆらぎや試料導入系の変化に起因する信号変動 を平滑にするに充分な速さのスキャン速度が必要とされて いる。一方,平均値を統計的に安定させるべく時間をかけ て計数すれば,上述の変動を拾ってしまう可能性がある。 実際には相反する両者の間で最適条件を探していくことに なる。本装置に関して報告された条件を整理すると, a)磁場を固定して電場スキャンを行う。 b) マスウインドウ(一つのピークの中で計測に用いる 質量範囲の割合)を 3-20%程度とし,フラットトップ ピークの頂上部のみを計測する。

c) 測定点毎のサンプリング時間を出来るだけ短くする
(多くは1ms)。

d) ピーク毎のサンプリング時間は数十 ms 程度(即ち ピーク当りの測定点は数十)とする。

e) セトリング時間(ピークホップ後,計数を始める前の'安定化'時間)に留意する。

f) 一連のスキャン(測定する同位体ピーク全てのスキャン)の計測回数は数百回以上とする。

g)f)の測定を更に何度か繰返して統計処理を行う。

銀(¹⁰⁷Ag と ¹⁰⁹Ag)のフラットトップピークのプロファイ ルを図2に示す。b)のマスウインドウについては,図の 比較的平らなピーク頂上部に限定し,ここでは5%とし た。e)のセトリング時間については,複数の同位体の逐 次計測を低質量側から繰返す場合,一連の計測中は各々 最短のセトリング時間 (多くは 1ms) にするが, 元に 戻って2回目を計測する際に 最も低い質量数の同位体 のセトリング時間を若干長くした方がデータが安定す るのではないか,という考えがある。しかしながら,マ グネシウム(II)の系で²⁴Mg のセトリング時間を 1, 100, 300ms と変化させて調べた (²⁵Mg と ²⁶Mg は各 1ms に 設定)ところ,最短の1msに設定したときに最良の結果 を得た。他にも試料導入系のアルカリ洗浄によるチャン バー内壁の濡れ性の改善など、幾つかのノウハウが報告 されている。検討内容の詳細は既報告に譲る2)として, 最終的に幾つかの元素で 繰返し測定の精度を相対標準 偏差で 0.05 %前後に抑えることが出来た。表1にその 実測例を示す。



図 2 フラットトップピーク(Ag 20 ngcm⁻³, 左 ¹⁰⁷Ag; , 右; ¹⁰⁹Ag, 下段は信号強度の時間変動を示す)

元素	濃度	セトリング	サンプリング	1 スイープ当りの	同位体比	RSD	同位体比(実測値)
	/ngcm ⁻³	時間 /m s	時間 /m s	スキャン時間 /m s	(平均値)	(%)	/ 同位体比(承認値)
					(107Ag/109Ag)		
Ag	40	1	4	82	1.0630	0.091	0.988
	10	1	2	42	1.0606	0.048	0.985
					(65Cu/63Cu)		
Cu	40	1	4	82	0.4588	0.051	1.029
					(26Mg/24Mg)		
Мg	45	1	4	123	0.15198	0.035	1.090
	35	1	4	123	0.15014	0.077	1.077
					(25 M g/24 M g)		
Мg	45	1	4	123	0.13206	0.055	1.043
	35	1	4	123	0.13159	0.055	1.039
					(86Sr/87Sr)		
Sr	30	1	4	123	1.4112	0.043	1.002
	95	1	4	123	1.4016	0.031	0.995
					(111Cd/114Cd)		
Cd	46	1	4	123	0.4343	0.047	0.975
					(112Cd/114Cd)		
C d	46	1	4	123	0.8263	0.066	0.984

表1 同位体比実測値および測定精度

ピーク当りのデータ取得点数 検出モード 測定回数 統計処理に用いたセット数

スコットチャンバの温度 / ネブライザ カウンティング 1200 回を 1 セットとして10セット 8セット 277

同軸型、Micromist Nebulizer (Glass Expansion Co.)

2.3 同位体希釈分析実験

試料として,真空用貴金属ろうの一種の銀-銅合金(JIS 規格:BVAg-8,日本溶接協会貴金属ろう部会分析委員会で共同分析用試料として作成した圧延材)を用いた。約0.5gを秤量し,硝酸で溶解後質量法にて段階的に100 ng g¹程度まで希釈した。スパイク用濃縮同位体(¹⁰⁹Ag 99.26%,⁶⁵Cu 99.70%)やマスバイアス補正用同位体標準(米国 NIST SRM 978a,976)についても同様に調製した。濃縮同位体溶液の濃度決定のための金属標準は出来るだけ高純度の試薬が望ましい。本実験では99.99%の金属単体を溶解して調製した。 試料混合操作や測定シーケンスなどの分析手順は,ICP 質量分析装置を用いた無機元素の同位体希釈分析のためのプロトコルに準拠したが,一部簡素化を図ることとした。例えば測定元素のブランクレベルは,測定濃度に比較して充分に低いことが基礎実験よりわかっているので,ブランク補正を省略した。

3.結果と考察

主要成分である銀及び銅について測定した結果を表2に 示す。また銀および銅の同位体希釈分析における,ICP 質 量分析装置での測定シーケンスと実測値を表3および表4 にそれぞれ示す。試料のスパイク混合溶液は,溶解後希釈 調製した保存溶液から複数のサンプリングを行ない,それ ぞれスパイク添加を行って調製した。測定試料の種類は, 未知試料溶液,同位体標準溶液,高純度金属標準溶液,濃 縮同位体溶液の濃度決定用スパイク混合溶液(逆同位体希 釈用),未知試料スパイク混合溶液の5種である。前述のプ ロトコルに従って,2 試料測定する度に外部標準として同 位体標準溶液を測定して,実測値の僅かなシフトを補正し た。

銀 銅合金を試料としたのは,両元素とも他の高精度分 析法が適用可能なため,本法による定量値の比較検討が容 易であると判断したことによる。表2に他の高精度分析法 (銀については湿式重量法,銅については電解重量法)に よる定量値を併記した。本実験はまだその端緒を開いたと ころではあるが,表から明らかなように,繰返し精度では 有効数字4桁を確保することが可能であった。なお,数回 の繰返し実験に対する精度の評価指標としては標準偏差 ではなく平均偏差を用いた。絶対値の比較についても,重 量法とほぼ同一(銀については $C=0.02 \sim 0.06\%$,銅に ついては C=0.03%)の定量値を与えた。

試料中主成分に関して 10¹ ppb オーダーでの同位体比 計測を行うということは,数段に及ぶ大過剰希釈という, 一見してナンセンスな操作を必要とする。また、同位体比 計測でも、一部相対標準偏差 0.1%を越える測定となって しまった。今回,それでもなお,重量法と遜色のない高精 度高確度定量値を確保できたことは,本法の妥当性と適用 性を示唆しているといえる。

Ag Cu 重量法 (1) 重量法 (2) ID-ICPMS 重量法(3) ID-ICPMS (AgCl) (Ag) (Ag) (Cu)(Cu) 実験番号 Ag (%) Ag (%) Ag (%) C11 (%) Cu (%) 1st 72.319 72.203 72.339 27.79127.7722nd 72.189 # 72.429 72.260 27.781 27.762 72.222 3rd 72.282 72.355 27.77572.227 72.217 27.801 4th 72.524 72.153 72.281 5th 27.818 72.055 6th 72.214 27.79327.767平均值 72.26072.27'平均偏差 0.041 0.007 0.070 0.013 0.005 変動係数(%) 0.06 0.01 0.10 0.05 0.02

表 2 銀 - 銅合金中銀及び銅の定量値の比較

(1) HClによる沈殿生成反応による重量法

(2) アスコルビン酸による還元反応による重量法

(3) 電解重量法(石福金属興業(株)佐々木康文氏、私信)

繰返し測定の中で過大の偏差を有するため、過失による誤差が あったものと見なし、本値は棄却した。 なお,希釈の際に,駒込ピペットなどの器具を用いず, PFA ボトルから直接樹脂製メスフラスコやPFAボトルに溶液を 注いで重量サンプリングを行ったことが絶対値向上に寄与 したが,言及すべき操作上の工夫の一つであろう。

表 3	銀につい	ての同位体	「希釈実験の	シーケ	ンスる	と実測値
	±KIC - V.					

Seq.	試料 ID	Ag濃度(概算)	同位体比	R.S.D	F (107)*	Rn(107)**
No.		/ngcm ⁻³	107Ag/109Ag	(%)		
1	未知試料	43	1.05136	0.023		1.08174
2	同位体標準	6.1	1.05128	0.062	1.023873	
3	高純度金属標準	54.5	1.05151	0.029		1.08189
4	スパイク混合試料	47.3	0.36515	0.060		0.37570
	スパイク濃度決定(逆ID)用					
5	同位体標準	6.1	1.04074	0.380	1.034242	
6	スパイク混合試料	39.6	0.33258	0.120		0.34219
	未知試料用、1st					
7	スパイク混合試料	31.9	0.34591	0.091		0.35590
	未知試料用、2nd					
8	同位体標準	6.1	1.04409	0.648	1.030924	
9	スパイク混合試料	35.4	0.40615	0.138		0.41788
	未知試料用、 3rd					
10	スパイク混合試料	28.0	0.41494	0.147		0.42693
	未知試料用、 4th					
11	同位体標準	6.1	1.04856	0.176	1.026529	
12	スパイク混合試料	35.8	0.43063	0.101		
	未知試料用、 5th					
13	スパイク混合試料	34.3	0.38091	0.037		0.39192
	未知試料用、 6th					
	¹⁰⁹ Ag スパイク		0.00746	-		0.00746
	(NIST発行の保証値)					
		(同位体標準の平均値)				

測定回数;210回×5セット(全シーケンス共通) 統計処理に用いたセット数;3セット

*F(107) = Rc(107) / Rm(107)**Rn(107) = F(107) / Rm(107)

Rc; 同位体比保証値, Rm; 同位体比実測値 Rc=1.07638 (R.S.D.; 0.020%) Rn; 同位体比規格値

表4 銅についての同位体希釈実験のシーケンスと実測値

Seq.	試料 ID	Cu濃度(概算)	同位体比	R.S.D	F (65)*	Rn(65)**
No.		/ngcm ⁻³	⁶⁵ Cu/ ⁶³ Cu	(%)		
1	同位体標準	29.3	0.46057	0.135	0.967743	
2	未知試料	46	0.45976	0.008		0.44493
3	高純度金属標準	34.2	0.45983	0.034		0.44500
4	同位体標準	29.3	0.46160	0.102	0.965582	
5	スパイク混合試料	35	1.15382	0.099		1.11411
	スパイク濃度決定(逆ID)用					
6	スパイク混合試料	30.9	3.11495	0.110		3.00774
	未知試料用、1st					
7	同位体標準	29.3	0.46237	0.087	0.963984	
8	スパイク混合試料	31.9	5.00395	0.098		4.82460
	未知試料用、2nd					
9	スパイク混合試料	35.4	3.83316	0.136		3.69577
	未知試料用、3rd					
10	同位体標準	29.3	0.46220	0.125	0.964332	
11	スパイク混合試料	38.9	4.53088	0.171		4.36849
	未知試料用、4th					
12	スパイク混合試料	38.0	2.72569	0.106		2.62800
	未知試料用、4th					
13	高純度金属標準	34.2	0.46147	0.069		0.44493
	⁶⁵ Cu スパイク		0.003009			0.00301
	(NIST発行の保証値)					1
		(同位休標準の亚均値)		0.965410	

測定回数;210回×5セット(全シーケンス共通)

統計処理に用いたセット数;3セット *F(65) = Rc(65)/Rm(65)

**Rn(65) = F(65) / Rm(65)

Rc; 同位体比保証値, Rm; 同位体比実測値 Rc=0.445630 (R.S.D.; 0.020%) Rn; 同位体比規格値

4.まとめ

本研究は,主成分である白金族元素の高精度定量を目標 とした新たな試みである。勿論,主要成分の定量には重量 法や容量法を第一選択とすることは賢明である。しかし, セクタ型(特に二重収束型)ICP-MSの登場と進歩によりそ の意義を大きく広げつつある同位体希釈分析法は,適当な 高精度分析手法の開発が容易ではない試料に遭遇した場合 は,主成分についてもその適用を検討してもいいのではな いか。本分析法の適用例が今後増加することを期待したい。

最後に,同位体希釈分析法には以下の特長がある。まず, 易溶性合金については,前処理は溶解・希釈・混合操作の みである。また同位体標準や濃縮同位体の溶液は,一度保 存溶液を調製した後は,冷蔵した保存溶液からの希釈調製 のみで,分析操作がより簡略化される。更に元素によって 操作手順に大きな相違はない。これらは全て,産業界分析 現場でのルーチン化にとっては好都合である。本法の,分 析操作全般にわたる更なる最適化の検討と共に,白金属元 素の二元系合金での適用についても実験を推進する予定で ある。

参考文献

- 1) 上本道久: ふぇらむ, 7, 332-335(2002)およびその引用文献.
- 上本道久: プラズマ分光分析研究会第52回講演会講演 要旨集, 1-10(2001).
- 3) 上本道久:第5回ACTS・2001機器分析東京討論会講演 要旨集,83(2001).
- 4) 上本道久:日本分光学会平成13年度光源・環境部会合 同シンポジウム, 11-16 (2001).
- 5) 上本道久: 第63回分析化学討論会講演要旨集, 39 (2002).
- U.Gie mann and U. Greb: Fresenius' J. Anal.Chem., 350, 186-193(1994).

(原稿受付 平成14年8月1日)